

第 20 回電解プロセス研究会および第 79 回電解科学技術委員会

日時： 2009 年 9 月 30 日（水） 13:30～17:00

場所： 同志社大学京田辺キャンパス光喜館 3 階 313-314 会議室

プログラム：

(1) 13:30～14:20

「水電解によるナノバブルの作製と応用」滋賀県立大学 菊地憲次 先生

(2) 14:20～15:10

「ダイヤモンド電極の電気化学応用展開」慶應義塾大学 栄長泰明 先生

(3) 15:20～16:10

「塩化銅(I)を含む濃厚ハロゲン化ナトリウム浴を用いる銅デンドライトの電解採取」

京都大学 邑瀬邦明 先生

(4) 16:10～17:00

「その場 X 線吸収を用いた高温電解反応機構解明」京都大学 内本喜晴 先生

参加費：電解科学技術委員会委員・学生無料

電気化学会会員 2,000 円

非会員 5,000 円